

## 一般講演・参加募集 日本ゾルゲル学会第16回討論会

主催 日本ゾルゲル学会  
協賛(予定) 高分子学会、日本農芸化学会、電気化学会、電気化学会関西支部、粉体工学会、表面技術協会、近畿化学協会、粉体粉末冶金協会、日本結晶学会、応用物理学会、産業技術総合研究所  
日時 2018年8月6日(月)10:00~17:00、8月7日(火)10:00~16:00(予定)  
場所 関西大学千里山キャンパス 100周年記念会館  
(〒564-8680 大阪府吹田市山手町3丁目3-35)

講演予定者(仮題、敬称略、順不同)

### [入門セミナー]

#### ゾルゲル法による材料合成の基礎とそれを利用した新展開

岐阜大学

伴 隆幸

### [総合講演]

#### ゾルゲル法によるモリス型多孔質電極の細孔特性制御と電極性能評価

九州大学大学院工学研究院

長谷川 丈二

#### 色素分散チタニア薄膜の光化学および光電気化学特性

信州大学工学部

錦織 広昌

#### 新規水溶性原料の化学設計と多角的無機材料合成への展開

東北大学

○垣花真人、小林亮、加藤英樹、富田恒之、佐藤泰史

#### 無性セラミックスへの挑戦と現状

名古屋工業大学先進セラミックス研究センター

藤 正督

### [製品企業化の経緯]

#### プラズマCVD法を用いた自動車用樹脂窓のハードコート

帝人株式会社

新見 亮

#### 超低毒性幹細胞標識用量子ドット Fluclair™の開発と市販化

株式会社村田製作所

藤平 紀一

#### 有機チタン系オリゴマーを利用した表面処理剤

マツモトファインケミカル株式会社

橋本 隆治

### [一般講演] 発表募集

ポスター形式(既発表も可を含む) 優れた発表にはベストポスター賞を授与します。

ショートプレゼンテーションとポスター発表について審査します。

審査を希望される発表者は、講演申込時に一般講演発表申込書を添えてエントリーしてください。

定員 300人(先着)

発表申込

**一般講演発表は、原則、当会会員を対象としております。**

入会申込または2018年度会員登録を2018年6月22日(金)迄にお手続き下さい。

一般講演発表申込書ならびに予稿集原稿を2018年6月22日(金)迄にメールにてご提出ください。

各書式は、当会ホームページよりダウンロードの上、作成してください。

(1) 発表者

(2) 所属

- (3) 講演題目
- (4) 概要 100 字程度
- (5) 登壇者名ならびに登壇者連絡先住所・電話・E-mail
- (6) ベストポスター賞へエントリーする/しない

\* エントリーする場合

法人会員、個人会員の方は、発表時の職位を、  
学生会員の方は発表時の学年をそえて下さい。

2 分間のショートプレゼンテーションとポスター発表をお願いします。

\* エントリーしない場合

ポスター発表をお願いします。

参加申込 次の(1)～(4)を明記の上、2018 年 8 月 1 日 (水) 迄に事務局へお申込み下さい。

(1)参加者氏名

(2)所属・連絡先住所・電話・FAX・E-mail

(3)会員の是非

(4)入門セミナー、討論会、懇親会（会費別途請求）参加の有無

参加費 法人会員（10 名様まで）1,000 円、個人会員 1,000 円、学生会員 1,000 円、  
協賛学協会会員 20,000 円、協賛学協会会員（学生）1,000 円、  
非会員 30,000 円、非会員（学生）1,000 円

詳細 プログラムその他詳細は当会ホームページに掲載します。

参加申込・問合せ先 日本ゾルゲル学会事務局  
国立研究開発法人産業総合技術研究所  
無機機能材料研究部門内  
TEL 052-736-7233, FAX 052-736-7234